PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-271668

(43) Date of publication of application: 27.09.1994

(51)Int.CI.

CO8G 73/00 HO1M 4/60

(21)Application number: 05-100017

(71)Applicant: OSAKA GAS CO LTD

(22)Date of filing:

19.03.1993

(72)Inventor: YOKOMICHI TAISUKE

TADA SHINICHI SEKI KENJI

(54) ANION-DOPED P-TYPE POLYAMINOAZOPYRIDINE AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject lightweight, electrochemically active polymer excellent in stability and electrical conductivity, useful for secondary batteries, etc., by oxidation of a specific polyaminoazopyridine.

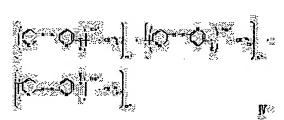
CONSTITUTION: The objective polymer of formula IV (m1-m3 are each 0-2, but are not simultaneously zero; a is 1-3; X-a is anion) can be obtained by oxidation of a polyaminoazopyridine made up of at least one kind of recurring unit among those of respective formulas I, II and III (n1-n3 are each 0—10000; (n1+n2+n3) is 5-10000) using an oxidizing agent such as sodium perborate.





III 🖔





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(51)Int.CL⁵

識別配号 NTB

庁内整理番号

9285-4 J

FI

技術表示箇所

C 0 8 C 73/00 H 0 1 M 4/60

審査請求 未請求 請求項の数3 書面 (全 10 頁)

(21)出願番号(22)出願日

特顯平5-100017

平成5年(1993)3月19日

(71)出願人 000000284

大阪瓦斯株式会社

大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号

(72)発明者 横道 泰典

大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号

大阪瓦斯株式会社内

(72)発明者 多田 進一

大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号

大阪瓦斯株式会社内

(72)発明者 関 建司

大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号

大阪瓦斯株式会社内

(74)代理人 弁理士 三枝 英二 (外4名)

(54)【発明の名称】 陰イオンをドーピングしたP型ポリアミノアゾピリジンおよびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 主鎖にアゾ基を有しており、安定性および導電性に優れた新規なP型の導電性高分子を提供することを目的とする。

【構成】 下記一般式(I)(但し、式中の繰返し単位 において、 n^1 、 n^2 および n^3 は0~10000を数を示すが、 n^1 、 n^2 および n^3 の合計は、5~10*

* 000である。; m¹、m² およびm³ は0~2であるが、m¹、m² およびm³ が同時に0であることはない。; aは1、2または3である; X⁻* は陰イオンを示す)で示される陰イオンをドーピングしたポリアミノアゾビリジン。

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
N & N & N & N \\
N &$$

$$\begin{array}{c|c}
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\
 & & & \\$$

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1)

【化1】

2 10 20

1

30 40

$$\begin{array}{c|c}
 & N & N & N \\
\hline
 & N & N & N$$

st(但し、式中の繰返し単位において、 ${f n}$ 、 ${f n}$ 。 ${f n}$ および n * は0~10000の整数を示すが、n 1 、n 2 およ び n^3 の合計は、 $5\sim10000$ である。; m^1 、 m^2 およびm ⁹ は0~2であるが、m ¹、m ² およびm ⁹ が 同時に0であることはない。; aは1、2または3であ る: X⁻ * は陰イオンを示す。) で示される陰イオンを ドーピングしたポリアミノアゾビリジン。

【請求項2】 一般式(la) 【化2】

(1a)

一般式 (1b)

(1ь)

および一般式(1c)

(1 c)

で示される繰返し単位の少なくとも 1 種からなるポリアミノアゾビリジン(但し、上記式中、 n^1 、 n^2 および n^3 は $0 \sim 1$ 0 0 0 0 の整数を示すが、 n^1 、 n^2 および n^3 の合計は、 $5 \sim 1$ 0 0 0 0 である。)を酸化することを特徴とする一般式(1)

3

【化5】

20

- 🎞

(但し、式中の繰返し単位において、 n^1 、 n^2 および n^3 は0~10000の整数を示すが、 n^1 、 n^2 および n^3 の合計は、5~10000である。; m^1 、 m^2 および m^3 は0~2であるが、 m^1 、 m^2 および m^3 が同時に0であることはない。; aは1、2または3である; X^{-1} は除イオンを示す。)で示される除イオンをドービングしたポリアミノアゾビリジンの製造方法。

【請求項3】 一般式(1) 【化6】 (但し、式中の繰返し単位において、 n^1 、 n^2 および n^3 は0~10000の整数を示すが、 n^1 、 n^2 および n^3 の合計は、5~10000である。: m^1 、 m^2 および m^3 は0~2であるが、 m^1 、 m^2 および m^3 が同時に0であることはない。:a は1、2 または3 である: X^{-1} は陰イオンを示す。)で示される陰イオンを ドービングしたポリアミノアゾビリジンを電極活物質として用いることを特徴とする二次電池。

50 【発明の詳細な説明】

40

3Ò

40

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規なポリアミノアゾ ピリジン、その製造方法および該ポリアミノアゾピリジ ンを用いた二次電池に関する。

[0002]

【従来技術とその問題点】近年、エレクトロニクス機器 の小型化が進み、これに伴って、軽量で優れた特性を示 す電池の開発が求められている。導電性高分子は、この 様な電池の電極活物質として注目されており、これまで にポリアニリン、ポリビロール、ポリチオフェンなど多 10 くの導電性高分子が開発されている。これらの高分子 は、一般的に、単量体から電解酸化重合または化学酸化 重合により合成されている。現在までのところ、導電性 高分子材料の出発原料となる単量体は、ポリアニリン、 ピロール、チオフェンおよびその誘導体がほとんどであ るため、窒素原子が含まれるポリアニリン以外の高分子 では、高分子主鎖の共役構造は炭素-炭素二重結合から 構成されている。このような炭素−炭素二重結合からな る主鎖共役系に新たな構造成分としてアゾ基を導入する ことにより、安定性および導電性を向上させることが考 20 えられており、その一具体例としてポリアゾフェニレン が合成されているが、炭素-炭素二重結合系材料に優る 性能を発揮するには至っていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、主鎖にアゾ 基を有しており、安定性および導電性に優れた新規なP 型の導電性高分子を提供することを目的とする。

【0004】本発明は、さらにこの様な新規な導電性高分子を用いた、軽量で優れた特性を発揮する電池を提供することをも目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は、前記の目的を達成するために、鋭意研究を重ねた結果、新規な構造のポリアミノアゾピリジンの合成に成功し、これがP型の導電性高分子であって、二次電池の正極活物質として有用であることを見出した。

【0006】即ち、本発明は、下記の発明を提供するものである;

1. 一般式(I)

[0007]

【化7】

(但し、式中の繰返し単位において、 n^1 、 n^2 および n^3 は0~10000の整数を示すが、 n^1 、 n^2 および n^3 の合計は、5~10000である。; m^1 、 m^2 および m^3 は0~2 であるが、 m^1 、 m^2 および m^3 が同時に0であることはない。; aは1、2または3である; X^{-4} は陰イオンを示す。)で示される陰イオンを トービングしたポリアミノアゾビリジン。

2. 一般式 (1a)

50 [0008]

*【化9】

※【化10】

10

[118]

$$N = N \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow N$$

(1 a)

一般式(1b)

[0009]

(1 b)

および一般式(1c)

[0010]

$$N = N$$

$$N = N$$

$$N = N$$

$$N = N$$

(1 c)

で示される繰返し単位の少なくとも1 種からなるポリアミノアゾビリジン(但し、上記式中、 n^1 、 n^2 および n^3 は $0\sim10000$ の整数を示すが、 n^1 、 n^2 および n^3 の合計は、 $5\sim10000$ である。)を酸化する ことを特徴とする一般式(I)

[0011]

【化11】

30

(但し、式中の繰返し単位において、n¹、n² および n * は0~10000の整数を示すが、n 1 、n 2 およ びn ⁸ の合計は、5~10000である。; m¹、m² およびm³ は0~2であるが、m¹、m² およびm³ が 同時に0であることはない。;aは1、2または3であ る:X-* は陰イオンを示す。)で示される陰イオンを ドーピングしたポリアミノアゾビリジンの製造方法。 3. 一般式(1)

[0012]

【化12】

(但し、式中の繰返し単位において、 \mathbf{n}^1 、 \mathbf{n}^2 および n * は0~10000の整数を示すが、n 1 、n 2 およ びn°の合計は、5~10000である。; m¹、m² およびm a は0~2であるが、m 1、m 2 およびm a が 同時に0であることはない。; aは1、2または3であ る; X-* は陰イオンを示す。) で示される陰イオンを ドーピングしたポリアミノアゾピリジンを電極活物質と 50 して用いるととを特徴とする二次電池。

30

13

【0013】一般式(I)で表される陰イオンをドーピングしたポリアミノアゾピリジンにおいて、 n^1 、 n^2 および n^3 の値は、それぞれ0~1000の範囲の整数であり、且つとれらの合計は5~10000である。また、 n^1 、 n^2 および n^3 の値は、それぞれ10~1000の範囲の整数であり、さらにとれらの合計が1000を超えないことがより好ましい。また、一般式

(1) で表される陰イオンをドーピングしたポリアミノ が、通常温度20~アゾピリジンにおいて、m¹、m² およびm³ の値は通 度、より好ましくに 常0~2の範囲にあり(但し、m¹、m² およびm³ が 10 の条件下に行なう。 同時に0であることはない。)、さらに全ての繰返し単 位中のm¹、m² およびm³ の合計が0.01~1の範 (1 c) の少なくと 団にあることがより好ましい。 a の値は1~3の整数で アゾピリジンが黒色 あり、1 であることがより好ましい。

【0014】陰イオンをドーピングした一般式(I)で表される本発明のポリアミノアゾビリジンにおいて、X で示される陰イオンとしては、過塩素酸イオン、テトラフルオロほう酸イオン、フッ化砒素酸イオン、硫酸イオン、塩化鉄イオンなどの無機イオン; pートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロメタンスルホン酸イオ 20ンなどの有機酸イオン:フッ素イオン、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオンなどのハロゲンイオンなどが例示される。

【0015】一般式(I)で表されるポリアミノアゾピリジンを製造するための原料となる(1a)、(1b) および(1c)で示される繰返し単位の少なくとも1種からなるポリアミノアゾピリジンにおいて、 n^1 、 n^2 および n^5 の値は、それぞれ $0\sim1000$ の範囲の整数であり、且つとれらの合計は $5\sim1000$ 0である。また、 n^1 、 n^2 および n^5 の値は、それぞれ $10\sim100$ 0の範囲の整数であり、さらにとれらの合計が10000を超えないととがより好ましい。

【0016】一般式(1a)、(1b)および(1c)で示される繰返し単位の少なくとも1種からなるポリアミノアゾビリジンは、例えば、2,5-ジアミノビリジンまたはその塩酸塩を、酸化剤の存在下に化学酸化重合に供することにより得られる。具体的には、例えば、以下の方法によって得られる。

【0017】重合溶媒としては、2、5ージアミノビリジンを溶解するものが使用され、具体的には、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、ビロリドン、Nーメチルビロリドン、ビリジン、氷酢酸、蟻酸などが挙げられる。これらは、2種以上を混合して使用しても良い。これらの有機溶媒の中では、ジメチルスルホキシド、ビリジン、氷酢酸などがより好ましい。重合に際しては、2、5ージアミノビリジン濃度を0.01~1モル/リットル程度、より好ましくは0.1~0.5モル/リットル程度とした溶液を使用する。

【0018】 この化学酸化重合に際し、酸化剤として り好ましくは $0.1\sim1\,\mathrm{mA/Cm^2}$ 程度である。まは、過ホウ酸ナトリウム、過ホウ酸ナトリウムとホウ酸 50 た、定電位法の場合の電位は、通常 $0.1\sim1\,\mathrm{V}$ 程度、

との混合物などを使用する。過ホウ酸ナトリウムの使用量は、通常2,5-ジアミノビリジンの2~10倍程度(モル比)、より好ましくは2~5倍程度である。ホウ酸を併用する場合には、過ホウ酸ナトリウムの0.5~2倍程度(モル比)、より好ましくは0.5~1倍程度の割合で使用する。

【0019】重合反応は、特に限定されるものではないが、通常温度20~80℃程度で0.5~16時間程度、より好ましくは45~65℃程度で2~6時間程度の条件下に行なう。

【0020】上記の反応により、一般式(1 a)乃至 (1 c)の少なくとも1種により構成されるポリアミノ アゾビリジンが黒色の粉末として得られ、これは、必要 に応じ溶媒洗浄により精製される。

【0021】一般式(I)で表される陰イオンをドーピングしたポリアミノアゾピリジンは、例えば、上記の様にして得られた一般式(Ia)乃至(Ic)の少なくとも1種により構成されるポリアミノアゾピリジン粉末をベレット状に成形し、リード線を取付けて、電極を作製した後、この電極を支持電解質としての陰イオン源を含む溶液中で電解酸化することにより、得られる。

【0022】支持電解質としての陰イオン源としては、前述のイオンに対応する過塩素酸およびその塩、テトラフルオロほう酸およびその塩、フッ化研素酸およびその塩、硫酸およびその塩、塩化鉄:p-トルエンスルホン酸およびその塩、トリフルオロメタンスルホン酸およびその塩などの有機酸およびその塩;フッ素化合物、塩素化合物、臭素化合物、ヨウ素化合物などのハロゲン化合物などが例示される。

【0023】このドービングのための電解酸化処理に使用する溶媒は、陰イオン源としての支持電解質をよく溶解するものが好ましく、具体的にはメタノール、エタノール、イソプロバノールなどのアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメチルエチレングリコールなどのエーテル類;プロビレンカーボネート、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネートなどのカーボネート類;ニトロベンゼン、ニトロメタンなどのニトロ化合物;その他アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホルアミド、水などが挙げられる。これらの溶媒の中では、アセトニトリル、プロビレンカーボネートおよびテトラヒドロフランがより好ましい。溶媒中の支持電解質の濃度は、通常0、01~1モル/リットル程度であり、より好ましくは0、05~0、5モル/リットル程度である。

【0024】陰イオンのドーピングのための電解酸化は、定電流法、定電位法、電位走査法などのいずれの方法により行なっても良い。例えば、定電流法の場合の電流密度は、0.01~10mA/cm²程度であり、より好ましくは0.1~1mA/Cm²程度である。また、定常位法の場合の常位は、通常0.1~1V程度

より好ましくは 0.5~0.8 V程度 (vs.Ag/Ag⁺)である。

【0025】一般式(I)で表される陰イオンをドービングした本発明のポリアミノアゾビリジンは、一般式(1a)、(1b) および(1c)で示される繰返し単位の少なくとも1種により構成されるポリアミノアゾビリジン粉末を、硫酸又は塩酸溶液に浸漬或いはヨウ素の蒸気にさらすことによる化学的酸化よっても得ることができる。具体的には、例えば、以下の方法によって得られる。硫酸又は塩酸溶液に浸漬する場合、約10~20%の硫酸又は塩酸溶液に、ポリアミノアゾビリジン粉末を約0.05~1mol/Lの割合で、約1~5時間浸漬する。ヨウ素の蒸気にさらす場合、室温で0.5~2時間ポリアミノアゾビリジン粉末をさらす。その場合、あらかじめポリアミノアゾビリジン粉末を減圧乾燥し、真空中にヨウ素の蒸気を送り込むのが良い。

【0026】逆に、一般式(1a)、(1b)および(1c)で示される繰返し単位の少なくとも1種により構成されるポリアミノアソビリジンは、一般式(1)で表される陰イオンをドーピングしたポリアミノアソビリジンを電解還元することによっても、得られる。この還元反応は、例えば、0.1~1mA/cm²程度の定電流下に作用極がAg/AgC1に対して-1~-0.5 V程度を示すまで還元することにより、行なわれる。

【0027】本発明のポリアミノアゾピリジンを正極活 物質として使用する電池としては、各種の二次電池など が挙げられる。この様な電池における負極活物質、電解 液などのその他の構成材料は、公知の電池における構成 材料と同様で良い。高分子二次電池における負極極活物 質としては、ポリアセチレン、ポリパラフェニレン、ポ 30 リビリジン、炭素材などの導電性高分子が挙げられる。 リチウム二次電池における負極活物質としては、Li或 いはLiとAl、Mg、Pb、Si、Ga、Inなどと の合金が挙げられる。また、電解液としては、公知の電 解質を有機溶媒に溶解した溶液が使用される。電解質と しては、金属の陽イオン、有機カチオンなどの陽イオン および陰イオンとの塩などが挙げられる。陽イオンとし ては、4級アンモニウムイオンなどが挙げられる。ま た、陰イオンとしては、BF4 - 、C1O4 - 、PF。 , Asa , CF, SO, , I , Br 1^- 、 F^- などがある。このような電解質の具体例とし ては、テトラフルオロホウ酸リチウム、過塩素酸リチウ ム、ヘキサフルオロリン酸リチウム、テトラフルオロホ ウ酸テトラエチルアンモニウム、過塩素酸テトラn-ブ チルアンモニウム、トリフルオロメタンスルホン酸リチ ウム、ヨウ化リチウム、臭化リチウムなどが例示され

【0028】電解質を溶解する有機溶媒としては、高導

電率で非プロトン性のものが好ましく、二、リル類、カーボネート類、エーテル類、ニトロ化合物類、アミド類、含硫黄化合物類、塩素化炭素化合物類、ケドン類、エステル類などを使用することができる。これらの有機溶媒は、2種以上を混合して使用しても良い。有機溶媒のより好ましい具体例としては、アセトニトリル、プロピレンカーボネート、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ニトロメタン、N,Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、1、2ージクロロエタン、アーブチロラクトンなどが例示される。

16

【0029】また、電解質としては、無機および有機の固体電解質を使用することもできる。無機固体電解質としては、AgCl、AgBr、AgI、LiIなどの金属ハロゲン化物、RbAgaI。、RbAgaIaNなどが例示される。有機固体電解質としては、ポリエチレンオキサイド、ポリプロピレンオキサイド、ポリフッ化ピニリデン、ポリアクリルアミドなどのポリマーマトリクスに先述の電解塩を溶解させた複合体、或いはこれら複合体の架橋体などの高分子電解質が例示される。

0 [0030]

【発明の効果】本発明のポリアミノアゾビリジンは、電気化学的に活性であり且つ安定性が高いので、これを用いることにより軽量で優れた特性を示す二次電池を得ることができる。

[0031]

【実施例】以下に、実施例を挙げて本発明を挙げて具体 的に説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定さ れるものではない。

参考例1

摂拌装置、冷却管および温度計を備えた3つ口フラスコ に2,5-ジアミノビリジン二塩酸塩0.58g、過ホ ウ酸ナトリウム四水和物1.41g、ホウ酸0.36g およびジメチルスルホキシド6ccを加え、溶液を調製した後、攪拌下に55℃で6時間反応させた。反応終了後、反応溶液を吸引適適し、黒色の固体を得た。この固体を沸騰水で十分に洗浄し、さらにメタノールで洗浄した。生成物を100℃で5時間減圧乾燥することにより、ポリアミノアゾビリジン0.12gを得た。

【0032】上記で得られた生成物のFT-IRデータ 40 を以下に示す。

FT-IR (KBr) ν (cm⁻¹): 3437, 33 42, 1616, 1559, 1497, 1406, 12 80, 1242, 1130, 1019, 958, 82 9, 773

得られた生成物の元素分析値を表1に示す。

[0033]

【表1】

測定値(%)

18 H C . N 0 4.73 54.79 32.03 8.45 4.37 54.97 32.06 8.60

表1に示す元素分析値からは、炭素/窒素(モル比)= 2.0(理論値2.0)という結果が得られており、こ の生成物が目的物質であるアミノアゾビリジンを繰り返 し単位とするポリマーであることが確認された。

17

【0034】上記の生成物は、水和物になっており、組 10 成式は、下配の通りである。

[0035]

(C10 H7 N5)0.48 · (H2 O)0.54 なお、分析機器としては、以下のものを用いた。 【0036】IR: Nicolet 20SXC型 元素分析: PERKIN ELMER 2400 実施例1

上記参考例1で得られたポリアミノアゾビリジンを、導 電助剤としてカーボン系電極材料(商品名グラホイル、 ユニオンカーバイド社製)を用いて、ペレットを成形 し、電極を作製した。

【0037】との電極を0.1N塩酸溶液中に浸漬し、 O. 7V (vs. Ag/Ag⁺) で定電位酸化すること により、 $X = C 1^-$ である一般式(I) で表される化合 物を得た。

実施例2

実施例1と同様の方法によって電極を作製し、その電極 を0.1M p-トルエンスルホン酸を含むメタノール 溶液中に浸漬し、O. 7V (vs. Ag/Ag+)で定 電位酸化することにより、X=TsO-である一般式 (1)で表される化合物を得た。

実施例3

実施例1と同様の方法によって電極を作製し、その電極 を0.1M LiCIO を含むアセトニトリル溶液中 に浸漬し、0.7V (vs. Ag/Ag+)で定電位酸 化することにより、X=C1O₄ である一般式(I) で表される化合物を得た。

実施例4

実施例1と同様の方法によって電極を作製し、その電極 20 を0.1 N塩酸溶液中に浸漬し、-1~1 V (vs. A g/Ag⁺)、0.1 V/Sで電位を走査した結果、 0.5 Vと0 V及び-0.5 Vと0 Vの2対のレドック スピークが観察され、二次電池の電極活物質への応用の 可能性を確認した。